PUB-NO: <u>JP02</u>000190087A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000190087 A TITLE: TWO AXIS LASER PROCESSING MACHINE

PUBN-DATE: July 11, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SENDA, ATSUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

SUMITOMO HEAVY IND LTD

COUNTRY

APPL-NO: JP10369301

APPL-DATE: December 25, 1998

INT-CL (IPC):  $\underline{B23}$   $\underline{K}$   $\underline{26/06}$ ;  $\underline{B23}$   $\underline{K}$   $\underline{26/00}$ ;  $\underline{H01}$   $\underline{S}$   $\underline{3/00}$ ;  $\underline{H01}$   $\underline{S}$   $\underline{3/101}$ ;  $\underline{H05}$   $\underline{K}$   $\underline{3/00}$ 

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a two axis laser processing machine which is inexpensive and small.

SOLUTION: A laser light from a CO2 gas laser oscillator 11 is branched into a P wave and a S wave by a polarizing light beam splitter 12. The P wave is incident on a first galvano scanner 16. The S wave is incident on a second galvano scanner 17 via mirrors 13 and 14. The P wave ejected from the first galvano scanner and the S wave ejected from the second galvano scanner are both incident on a f $\theta$  lens 19 by a polarizing light mixer 18. With the f $\theta$  lens, the incident P wave and S wave are vertically incident on a target position of a workpiece 15.

The state of the s

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-190087 (P2000-190087A)

(43)公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	F I デーマコート*(参考	<b>{</b> )
B 2 3 K	26/06		B 2 3 K 26/06 C 4 E 0 6 8	
	26/00	3 3 0	26/00 3 3 0 5 F 0 7 2	
H01S	3/00		H01S 3/00 B	
	3/101		3/101	
H05K	3/00		H05K 3/00 N	
			審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁	D
(21)出顧番号	<del>}</del>	特顧平10-369301	(71)出顧人 000002107	
(22)出廣日		平成10年12月25日(1998, 12, 25)	住友重機械工業株式会社 東京都品川区北品川五丁目 9 番11号	
			(72)発明者 千田 淳	
			神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友国	Î.

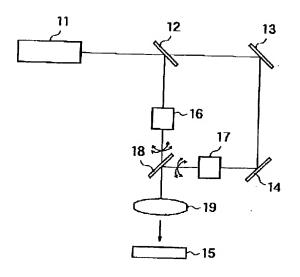
機械工業株式会社平**家事業**所内 (74)代理人 100071272

弁理士 後藤 洋介 (外1名) Fターム(参考) 4E068 AF00 CD03 CD08 CK01 DA11 5F072 AA05 JJ01 JJ08 KK15 KK30 MM01 MM11 YY06

## (54) 【発明の名称】 2軸レーザ加工機

### (57)【要約】

【課題】 安価で小型の2軸レーザ加工機を提供する。 【解決手段】 CO2ガスレーザ発振器11からのレーザ光を、偏光ビームスプリッタ12でP波とS波とに分岐させる。P波は、第1のガルバノスキャナ16に入射する。S波は、ミラー13,14を介して、第2のガルバノスキャナ17に入射する。第1のガルバノスキャナから出射したP波及び第2のガルバノスキャナから出射したS波は、偏光ミキサー18によって、ともにfのレンズ19に入射させられる。fのレンズは、入射したP波及びS波をそれぞれ被加工物15の目標位置に垂直入射させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を発生するレーザ発振器と、前記レーザ光を2分岐するビームスプリッタと、該ビームスプリッタによって分岐された前記レーザ光をそれぞれ走査するための第1及び第2のガルバノスキャナと、前記第1及び前記第2のガルバノスキャナからのレーザ光を被加工物に垂直に照射するためのf θレンズと、前記第1及び前記第2のガルバノスキャナからのレーザ光をともに前記f θレンズに入射させるためのミキサーと、を備えたことを特徴とする2軸レーザ加工機。

【請求項2】 前記ビームスプリッタが、前記レーザ光をP波とS波とに分較する偏光ビームスプリッタであり、前記ミキサーが、前記P波と前記S波とをともに前記f  $\theta$ レンズへ導くための偏光ミキサーであることを特徴とする請求項1の2軸レーザ加工機。

【請求項3】 前記レーザ発振器が、CO2ガスレーザ発振器であることを特徴とする請求項1または2の2軸レーザ加工機。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、2軸レーザ加工機に関する。

[0002]

【従来の技術】高密度多層プリント基板の製造においては、積層された配線パターンの層間接続を行うため、配線パターン間に配された絶縁樹脂に、インナーバイアやブラインドバイアといった穴(ビアホール)を形成する必要がある。

【0003】ビアホールの形成は、以前は機械式ドリル や露光方式 (ホトリソグラフィ技術) によって行われて 30 いたが、最近では、さらなる高密度化の要求に答えるため、より小径のビアホール形成が可能な、レーザ光を用いる技術が利用されるようになって来ている。そして、レーザ光を用いた技術で、より効率的にビアホールの形成を行うために、レーザ発振器からのレーザ光をS波及びP波に2分岐して利用する、2軸レーザ加工機が開発されている。

【0004】従来の2軸レーザ加工機は、図2に示すように、レーザ光を発生するレーザ発振器21と、レーザ発振器21からのレーザ光をP波とS波とに2分岐する偏光スプリッタ22と、ミラー23と、P波及びS波をそれぞれ第1及び第2の被加工物24、25の表面上で走査するための第1及び第2のガルバノスキャナ26、27と、各ガルバノスキャナ26、27からのP波及びS波をそれぞれ第1及び第2の被加工物24、25の表面に垂直に入射させる第1及び第2のf θレンズ28、29とを有している。

【0005】レーザ発振器21から出射したレーザ光 8と、偏光ミキサー18からは、偏光スプリッタ22によって、P波とS波とに2分 波)が被加工物15に垂直に岐される。P波は、偏光スプリッタ22で反射され、第 50 レンズ19とを備えている。

1のガルバノスキャナ 26に入射してスキャンされ、第 1の f  $\theta$ レンズ 28を通って、第 1の被加工物 24に照射される。また、S波は、偏光スプリッタ 2 2を透過し、ミラー 23によって第 2のガルバノスキャナ 27に導かれ、スキャンされて、第 20 f  $\theta$ レンズ 29 を通り、第 20 被加工物 25 に照射される。各被加工物 24、25 では、P波またはS波の照射によりレーザアブレーションが生じて、ビアホールが形成される。【 00006】

10 【発明が解決しようとする課題】従来の2軸レーザ加工 機では、2分岐した2つのレーザ光に対して、それぞれ f のレンズを必要とするため、高価であるという問題点 が有る。

【0007】また、従来の2軸レーザ加工機では、2つの被加工物を併置するよう構成されているので、フットプリントが大きいという問題点も有る。

【0008】本発明は、安価で小型の2軸レーザ加工機を提供することを目的とする。

[0009]

- 20 【課題を解決するための手段】本発明によれば、レーザ光を発生するレーザ発振器と、前記レーザ光を2分岐するビームスプリッタと、該ビームスプリッタによって分岐された前記レーザ光をそれぞれ走査するための第1及び第2のガルバノスキャナからのレーザ光を被加工物に垂直に照射するためのf θレンズと、前記第1及び前記第2のガルバノスキャナからのレーザ光をともに前記f θレンズに入射させるためのミキサーと、を備えたことを特徴とする2軸レーザ加工機が得られる。
- 30 【0010】ここで、前記ビームスプリッタとしては、前記レーザ光をP波とS波とに分岐する偏光ビームスプリッタが使用でき、前記ミキサーとしては、前記P波と前記S波とをともに前記f θレンズへ導くための偏光ミキサーが使用できる。

【0011】また、前記レーザ発振器としては、CO2 ガスレーザ発振器が使用できる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。

して13】図1に本発明の一実施の形態による2軸レーザ加工機を示す。この2軸レーザ加工機は、レーザ光を発生するCO2ガスレーザ発振器11と、レーザ光をP波及びS波に2分岐する偏光ビームスプリッタ12と、ミラー13、14と、P波を被加工物15上で走査するための第1のガルバノスキャナ16と、S波を被加工物15上で走査するための第2のガルバノスキャナ17と、P波を透過させ、S波を反射する偏光ミキサー18と、偏光ミキサー18からのレーザ光(P波及びS波)が被加工物15に垂直に照射されるようにするfのレンズ19とを備えている

【0014】また、図示はしていないが、必要に応じて、レーザ光を減衰させるアッテネータや、レーザ光の強度分布を均一にするための均一光学系、さらには、ビーム系を制限するマスクが、レーザ発振器11と偏光ビームスプリッタ12との間に設けられる。

【0015】次に、この2軸レーザ加工機の動作について説明する。

【0016】CO2ガスレーザ発振器11は、P波及び ば、単一の被加工物(被加工領域) S波の混在するレーザ光を発生する。CO2ガスレーザ 2つのレーザ光を用い、それぞれ変発振器11から出射したレーザ光は、偏光スプリッタ1 10 ホールの形成を行うことができる。

【0017】 偏光スプリッタ12は、入射したレーザ光のうち、P波を反射する。また、偏光スプリッタ12は、入射したレーザ光のうち、S波を透過させる。 偏光スプリッタ12で反射されたP波は、第1のガルバノスキャナ16に入射する。また、偏光スプリッタ12を透過したS波は、ミラー13、14で反射され第2のガルバノスキャナ17に入射する。

【0018】第1のガルバノスキャナ16は、互いに直 交する 2軸にそれぞれ回転可能に取り付けられた 2枚の 20 れる。 ミラーを有しており、入射したP波を、被加工物15の 表面上で走査させるように、その進行方向を変えること ができる。この第1のガルバノスキャナ16は、P波が 被加工物15の第1の目標位置へ照射されるようにP波 を出射する。同様に、第2のガルバノスキャナ17は、 互いに直交する2軸にそれぞれ回転可能に取り付けられ た2枚のミラーを有しており、入射したS波を、被加工 物15の表面で走査させるように、その進行方向を変え ることができる。この第2のガルバノスキャナ17は、 S波が被加工物15の第2の目標位置へ照射されるよう 30 にS波を出射する。ここで、第1のガルバノスキャナ1 6と第2のガルバノスキャナ17とは互いに独立して動 作し、第1の目標位置と第2の目標位置とは、互いに異 なる位置とすることができる。第1のガルバノスキャナ 16からのP波及び第2のガルバノスキャナ17からの S波は、ともに偏光ミキサー18に入射する。

【0019】 偏光ミキサー18は、第1のガルバノスキャナ16からのP波を透過させる。また、偏光ミキサー18は、第2のガルバノスキャナ17からのS波を反射する。ここで、第1のガルバノスキャナ16、第2のガ 40ルバノスキャナ17、及び偏光ミキサー18は、偏光ミキサー18を透過したP波の走査可能範囲と、偏光ミキサー18で反射されたS波の走査範囲とが一致するように配置されている。

【0020】偏光ミキサー18を透過したP波及び偏光ミキサー18で反射されたS波は、ともに $f\theta$ レンズ19に入射する。 $f\theta$ レンズ19は、偏光ミキサー18からのP波及びS波が、被加工物15に対して垂直に入射するよう進行方向を変える。 $f\theta$ レンズ19を透過したP波及びS波は、被加工物15に照射される。

【0021】以上のようにして、本実施の形態によれば、単一の被加工物(被加工領域)にP波とS波という2つのレーザ光を用い、それぞれ独立に制御して、ビアホールの形成を行うことができる。

【0022】なお、本実施の形態では、レーザ発振器として、CO2ガスレーザ発振器を用いたが、エキシマレーザ発振器等の他のガスレーザ発振器や、YAGレーザ発振器等の固体レーザ発振器を用いても良い。

#### [0023]

【発明の効果】本発明によれば、単一のレーザ光を2分岐し、それぞれを独立の走査せ、単一のf  $\theta$ レンズを通して被加工物に照射させるようにしたことで、効率の高い加工が可能な、安価で小型の2軸レーザ加工機が得られる

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態による2軸レーザ加工機の構成を示す概略図である。

【図2】従来の2軸レーザ加工機の構成を示す概略図である。

#### 【符号の説明】

- 11 CO2ガスレーザ発振器
- 12 偏光ビームスプリッタ
- 13, 14 ミラー
- 30 15 被加工物
  - 16 第1のガルバノスキャナ
  - 17 第2のガルバノスキャナ
  - 18 偏光ミキサー
  - 19 f θレンズ
  - 21 レーザ発振器
  - 22 偏光ビームスプリッタ
  - 23 ミラー
  - 24 第1の被加工物
  - 25 第2の被加工物
- 0 26 第1のガルバノスキャナ
  - 27 第2のガルバノスキャナ
  - 9 第1のf  $\theta$ レンズ
  - 29 第2のf  $\theta$ レンズ

